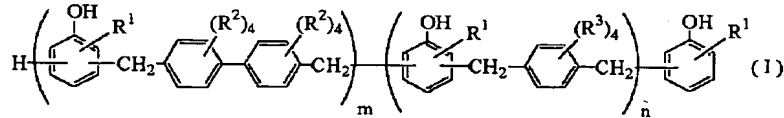


【特許請求の範囲】

【請求項1】(A) エポキシ樹脂及び(B) 硬化剤を必須成分とし、(B) 硬化剤が下記一般式(I)で示され*

＊るフェノール樹脂を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料。

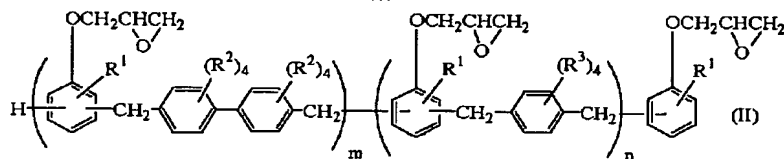
【化1】



(ここで、R¹、R²及びR³は水素原子、置換又は非置換の炭素数1～10の炭化水素基及び置換又は非置換の炭素数1～10のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっても良い。m、nは1～10の整数を示す。)

※【請求項2】(A) エポキシ樹脂が下記一般式(II)で示されるエポキシ樹脂を含有する請求項1記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【化2】



(ここで、R¹、R²及びR³は水素原子、置換又は非置換の炭素数1～10の炭化水素基及び置換又は非置換の炭素数1～10のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっても良い。m、nは1～10の整数を示す。)

【請求項3】(A) エポキシ樹脂がビフェニル型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂から選ばれる1種又は2種以上を含有する請求項1又は請求項2記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項4】(C) 硬化促進剤をさらに含有する請求項1～3のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項5】(C) 硬化促進剤がホスフィン化合物とキノン化合物との付加物及び／又はジアザビシクロウンデセンのフェノールノボラック樹脂塩を含有する請求項4記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項6】(C) 硬化促進剤が第三ホスフィン化合物を含有し、キノン化合物をさらに含有する請求項4又は請求項5記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項7】(D) 無機充填剤をさらに含有する請求項1～6のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項8】請求項1～7のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料で封止された素子を備えた電子部品装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、封止用エポキシ樹脂成形材料、特に環境対応の観点から要求されるノンハ

ロゲンかつノンアンチモンで難燃性の封止用エポキシ樹脂成形材料で、厳しい信頼性を要求されるVLSIの封止用に好適な成形材料及びこの成形材料で封止した素子を備えた電子部品装置に関する。

【0002】

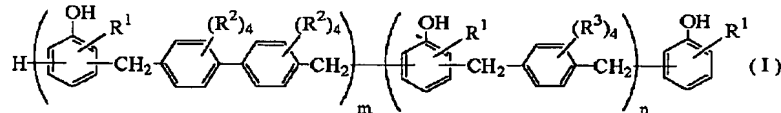
【従来の技術】従来から、トランジスタ、IC等の電子部品装置の素子封止の分野では生産性、コスト等の面から樹脂封止が主流となり、エポキシ樹脂成形材料が広く用いられている。この理由としては、エポキシ樹脂が電気特性、耐湿性、耐熱性、機械特性、インサート品との接着性などの諸特性にバランスがとれているためである。

これらの封止用エポキシ樹脂成形材料の難燃化は主にテトラブロモビスフェノールAのジグリシジルエーテル等のブロム化樹脂と酸化アンチモンの組合せにより行われている。近年、環境保護の観点からダイオキシン問題に端を発し、デカブロムをはじめとするハロゲン化樹脂やアンチモン化合物に量規制の動きがあり、封止用エポキシ樹脂成形材料についてもノンハロゲン化(ノンブロム化)及びノンアンチモン化の要求が出てきている。また、プラスチック封止ICの高温放置特性にブロム化合物が悪影響を及ぼすことが知られており、この観点からもブロム化樹脂量の低減が望まれている。そこで、ブロム化樹脂や酸化アンチモンを用いずに難燃化を達成する手法としては、赤リンを用いる方法(特開平9-227765号公報)、リン酸エステル化合物を用いる方法(特開平9-235449号公報)、ホスファゼン化合物を用いる方法(特開平8-225714号公報)、金属水酸化物を用いる方法(特開平9-241483号公報)、金属水酸化物と金属酸化物を併用する方法(特開平9-100337号公報)、フェロセン等のシクロペンタジエニル化合物(特開平11-269349号公報)、アセチルアセトナート銅(加藤寛、機能材料、1

1(6)、34(1991))等の有機金属化合物を用いる方法などのハロゲン、アンチモン以外の難燃剤を用いる方法、充填剤の割合を高くする方法(特開平7-82343号公報)等が試みられている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、封止用エポキシ樹脂成形材料に赤リンを用いた場合は耐湿性の低下の問題、リン酸エステル化合物やホスファゼン化合物を用いた場合は可塑性による成形性の低下や耐湿性の低下の問題、金属水酸化物や金属酸化物を用いた場合や、充填剤の割合を高くした場合は流動性の低下の問題がそれぞれある。また、有機金属化合物を用いた場合は、硬化反応を阻害し成形性が低下する問題がある。以上のようにこれらノンハロゲン、ノンアンチモン系の難燃剤では、いずれの場合もブロム化樹脂と酸化アンチモンを併用した封止用エポキシ樹脂成形材料と同等の成形性、信頼性を得るに至っていない。本発明はかかる状況*



(ここで、 R^1 、 R^2 及び R^3 は水素原子、置換又は非置換の炭素数1~10の炭化水素基及び置換又は非置換の炭素数1~10のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっても良い。 m 、 n は1~10の整数を示す。)

*に鑑みなされたもので、ノンハロゲンかつノンアンチモンで、成形性、耐リフロー性、耐湿性及び高温放置特性等の信頼性を低下させずに難燃性が良好な封止用エポキシ樹脂材料、及びこれにより封止した素子を備えた電子部品装置を提供しようとするものである。

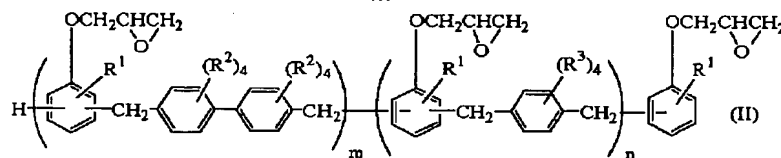
【0004】

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記の課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、特定の硬化剤を配合した封止用エポキシ樹脂成形材料により上記の目的を達成しうることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0005】すなわち、本発明は

(1)(A)エポキシ樹脂及び(B)硬化剤を必須成分とし、(B)硬化剤が下記一般式(1)で示されるフェノール樹脂を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料、
【化3】

※(2)(A)エポキシ樹脂が下記一般式(II)で示されるエポキシ樹脂を含有する上記(1)記載の封止用エポキシ樹脂成形材料、
【化4】



(ここで、 R^1 、 R^2 及び R^3 は水素原子、置換又は非置換の炭素数1~10の炭化水素基及び置換又は非置換の炭素数1~10のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっても良い。 m 、 n は1~10の整数を示す。)

(3)(A)エポキシ樹脂がビフェニル型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂から選ばれる1種又は2種以上を含有する上記(1)又は(2)記載の封止用エポキシ樹脂成形材料、

(4)(C)硬化促進剤をさらに含有する上記(1)~(3)のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料、

(5)(C)硬化促進剤がホスフィン化合物とキノン化合物との付加物及び/又はジアザビシクロウンデセンのフェノールノボラック樹脂塩を含有する上記(4)記載

の封止用エポキシ樹脂成形材料、

(6)(C)硬化促進剤が第三ホスフィン化合物を含有し、キノン化合物をさらに含有する上記(4)又は

(5)記載の封止用エポキシ樹脂成形材料、

(7)(D)無機充填剤をさらに含有する上記(1)~(6)のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料、並びに

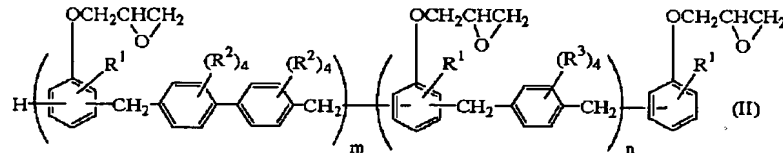
(8)上記(1)~(7)のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料で封止された素子を備えた電子部品装置、に関する。

【0006】

【発明の実施の形態】本発明において用いられる(A)エポキシ樹脂は、封止用エポキシ樹脂成形材料に一般に使用されているもので特に制限はないが、たとえば、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、トリフェニルメタン骨格を有するエポキシ樹脂をはじめとするフェノール、クレゾール、キシレノール、レゾルシン、カテコール、ビスフ

フェノールA、ビスフェノールF等のフェノール類及び／又は α -ナフトール、 β -ナフトール、ジヒドロキシナフタレン等のナフトール類とホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ベンズアルデヒド、サリチルアルデヒド等のアルデヒド基を有する化合物とを酸性触媒下で縮合又は共縮合させて得られるノボラック樹脂をエポキシ化したもの、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、アルキル置換又は非置換のビスフェノール等のジグリシジルエーテル、スチルベン型エポキシ樹脂、ハイドロキノン型エポキシ樹脂、フタル酸、ダイマー酸等の多塩基酸とエピクロヒドリンの反応により得られるグリシジルエステル型エポキシ樹脂、ジアミノジフェニルメタン、イソシアヌル酸等のポリアミンとエピクロヒドリンの反応により得られるグリシジルアミン型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエンとフェノール類の共縮合樹脂のエポキシ化物、ナフタレン環を有するエポキシ樹脂、フェノール類及び／*

*又はナフトール類とジメトキシバラキシレン又はビス(メトキシメチル)ビスフェニルから合成されるフェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等のアラルキル型フェノール樹脂のエポキシ化物、トリメチロールプロパン型エポキシ樹脂、テルペン変性エポキシ樹脂、オレフィン結合を過酢酸等の過酸で酸化して得られる線状脂肪族エポキシ樹脂、脂環族エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹脂などが挙げられ、これらの1種を単独で用いても2種以上を組み合わせ用いてもよい。なかでも、難燃性の観点からはフェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等のアラルキル型フェノール樹脂のエポキシ化物であるアラルキル型エポキシ樹脂が好ましく、下記一般式(II)で示されるエポキシ樹脂がより好ましく、一般式(II)中の R^1 、 R^2 及び R^3 が水素原子であるものがさらに好ましい。
【化5】



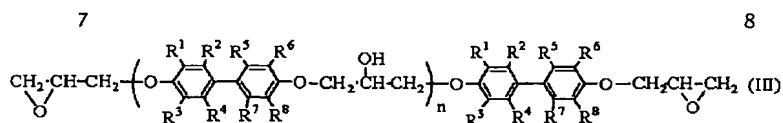
ここで、 R^1 、 R^2 及び R^3 は水素原子、置換又は非置換の炭素数1～10の炭化水素基及び置換又は非置換の炭素数1～10のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっても良い。 m 、 n は1～10の整数を示す。 $(R^2)_4$ は4個の R^2 を示し、 $(R^3)_4$ は4個の R^3 を示す。上記一般式(II)中の $R^1 \sim R^3$ としては、たとえば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、イソブチル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基、ブテニル基等のアルケニル基、フェニル基、トリル基、キシリル基等のアリアル基、ベンジル基、フェネチル基等のアラルキル基、アミノ基置換アルキル基、メルカプト基置換アルキル基、アルケニル基置換アルキル基、アルキル基置換アリアル基、アルキル基置換アラルキル基などの置換又は非置換の炭素数1～10の炭化水素基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等のアルコキシ基、アルキル基置換アルコキシ基、アミノ基置換アルコキシ基などの置換又は非置換の炭素数1～10のアルコキシ基が挙げられ、なかでも、水素原子又はメチル基が好ましく、水素原子がより好ましい。式中($m+n+1$)個の R^1 、($8 \times m$)個の R^2 、($4 \times n$)個の R^3 は、それぞれが全てが同一でも異なってもよく、 R^1 、 R^2 及び R^3 が同一でも異なってもよい。上記一般式(II)で示されるエポキシ樹脂は、() m 及び() n で示される繰り返し単位の共重合体であるが、これらの繰り返し単位がランダムに結合したランダム共重合体であっても、交互に結合した共重合体であって

も、ブロック共重合体であってもかまわないが、難燃性の観点からはランダム共重合体又は交互共重合体が好ましい。また、共重合比 m/n は特に制限はないが、重量比が1.0～0.1が好ましく、5～0.5がより好ましい。重量比 m/n が0.1未満の場合は難燃性が低下する傾向にあり、1.0より大きい場合は成形性が低下する傾向にある。上記アラルキル型エポキシ樹脂の配合量は、その性能を発揮するために(A)エポキシ樹脂全量に対して50重量%以上とすることが好ましく、60重量%以上がより好ましく、80重量%以上がさらに好ましい。

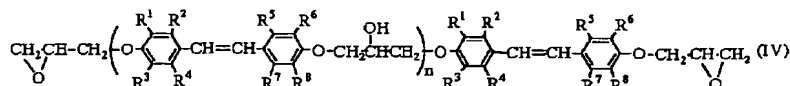
【0007】また、耐リフロー性の観点からはビスフェニル型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂及び硫黄原子含有エポキシ樹脂が好ましく、硬化性の観点からはノボラック型エポキシ樹脂が好ましく、低吸湿性の観点からはジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂が好ましく、耐熱性及び低反り性の観点からはナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂が好ましく、これらのエポキシ樹脂から選ばれる1種又は2種以上を含有していることが好ましい。

【0008】ビスフェニル型エポキシ樹脂としては、たとえば下記一般式(III)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、スチルベン型エポキシ樹脂としては、たとえば下記一般式(IV)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、硫黄原子含有エポキシ樹脂としては、たとえば下記一般式(V)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

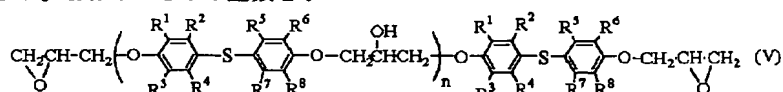
【化6】



(ここで、 $\text{R}^1 \sim \text{R}^8$ は水素原子及び炭素数1～10の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、全てが同一でも異なってもよい。 n は0～3の整数を示す。)
【化7】



(ここで、 $\text{R}^1 \sim \text{R}^8$ は水素原子及び炭素数1～5の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、全てが同一でも異なってもよい。 n は0～10の整数を示す。)
【化8】



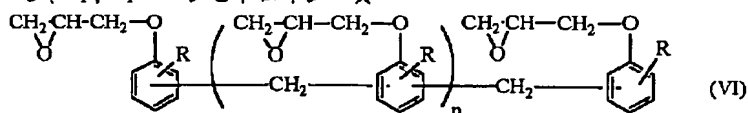
(ここで、 $\text{R}^1 \sim \text{R}^8$ は水素原子、置換又は非置換の炭素数1～10のアルキル基及び置換又は非置換の炭素数1～10のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なってもよい。 n は0～3の整数を示す。)

【0009】上記一般式(III)で示されるビフェニル型エポキシ樹脂としては、たとえば、4, 4'-ビス(2, 3-エポキシプロポキシ)ビフェニル又は4, 4'-ビス(2, 3-エポキシプロポキシ)-3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニルを主成分とするエポキシ樹脂、エピクロロヒドリンと4, 4'-ビスフェノール又は4, 4'-(3, 3', 5, 5'-テトラメチル)ビスフェノールとを反応させて得られるエポキシ樹脂等が挙げられる。なかでも4, 4'-ビス(2, 3-エポキシプロポキシ)-3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニルを主成分とするエポキシ樹脂が好ましい。上記一般式(IV)で示されるスチルベン型エポキシ樹脂は、原料であるスチルベン系フェノール類とエピクロロヒドリンとを塩基性物質存在下で反応させて得ることができる。この原料であるスチルベン系フェノール類としては、たとえば3-*t*-ブチル-4, 4'-ジヒドロキシ-3', 5, 5'-トリメチルスチルベン、3-*t*-ブチル-4, 4'-ジヒドロキシ-3', 5', 6-トリメチルスチルベン、4, 4'-ジヒドロキシ-3, 3', 5, 5'-テトラメチルスチルベン、4, 4'-ジヒドロキシ-3, 3'-ジ-*t*-ブチル-5, 5'-ジメチルスチルベン、4, 4'-ジヒドロキシ-★

★3, 3'-ジ-*t*-ブチル-6, 6'-ジメチルスチルベン等が挙げられ、なかでも3-*t*-ブチル-4, 4'-ジヒドロキシ-3', 5, 5'-トリメチルスチルベン、及び4, 4'-ジヒドロキシ-3, 3', 5, 5'-テトラメチルスチルベンが好ましい。これらのスチルベン型フェノール類は単独で用いても2種以上を組み合わせ用いてもよい。上記一般式(V)で示される硫黄原子含有エポキシ樹脂のなかでも、 R^1 , R^4 , R^5 及び R^8 が水素原子で、 R^2 , R^3 , R^6 及び R^7 がアルキル基であるエポキシ樹脂が好ましく、 R^1 , R^4 , R^5 及び R^8 が水素原子で、 R^2 及び R^7 がメチル基で、 R^3 及び R^6 が*t*-ブチル基であるエポキシ樹脂がより好ましい。このような化合物としては、YSLV-120TE(新日鐵化学社製)等が市販品として入手可能である。これらのビフェニル型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂及び硫黄原子含有エポキシ樹脂はいずれか1種を単独で用いても2種以上を組合わせて用いてもよいが、その配合量は、その性能を発揮するために(A)エポキシ樹脂全量に対して合わせて20重量%以上とすることが好ましく、30重量%以上がより好ましく、50重量%以上とすることがさらに好ましい。

【0010】ノボラック型エポキシ樹脂としては、たとえば下記一般式(VI)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

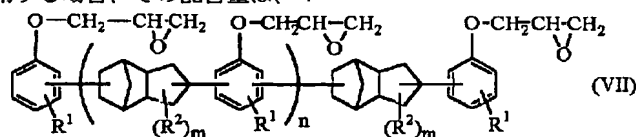
【化9】



(ここで、 R は水素原子及び炭素数1～10の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、 n は0～10の整数を示す。)上記一般式(VI)で示されるノボラック

型エポキシ樹脂は、ノボラック型フェノール樹脂にエピクロロヒドリンを反応させることによって得られる。一般式(VI)中の R は、メチル基、エチル基、プロピル

基、ブチル基、イソプロピル基、イソブチル基等の炭素数1~10のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~10のアルコキシ基が好ましく、水素原子又はメチル基がより好ましい。nは0~3の整数が好ましい。上記一般式(VI)で示されるノボラック型エポキシ樹脂のなかでも、オルトクレゾールノボラック型エポキシ樹脂が好ましい。ノボラック型エポキシ樹脂を使用する場合、その配合量は、*



(ここで、R¹及びR²は水素原子及び炭素数1~10の置換又は非置換の一価の炭化水素基からそれぞれ独立して選ばれ、nは0~10の整数を示し、mは0~6の整数を示す。)

上記式(VII)中のR¹としては、たとえば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、*t*-ブチル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基、ブテニル基等のアルケニル基、ハロゲン化アルキル基、アミノ基置換アルキル基、メルカプト基置換アルキル基などの炭素数1~5の置換又は非置換の一価の炭化水素基が挙げられ、なかでもメチル基、エチル基等のアルキル基及び水素原子が好ましく、メチル基及び水素原子がより好ましい。R²としては、たとえば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、*t*-ブチル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基、ブテニル基等のアルケニル基、ハロゲン化アルキル基、アミノ基置換アルキル基、メルカプト基置換アルキル基などの炭素数1~5の置換又は非置換の一価の炭化水素基が挙げられ、なかでも水素原子が好まし

*その性能を発揮するために(A)エポキシ樹脂全量に対して20重量%以上とすることが好ましく、30重量%以上がより好ましい。

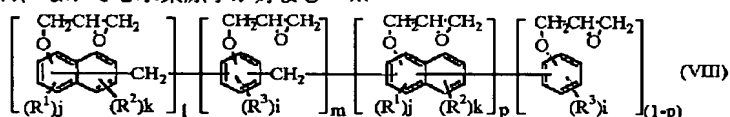
【0011】ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂としては、たとえば下記一般式(VII)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

【化10】

※い。ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂を使用する場合、その配合量は、その性能を発揮するために(A)エポキシ樹脂全量に対して20重量%以上とすることが好ましく、30重量%以上がより好ましい。

【0012】ナフタレン型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(VIII)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、トリフェニルメタン型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(IX)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。下記一般式(VIII)で示されるナフタレン型エポキシ樹脂としては、1個の構成単位及びm個の構成単位をランダムに含むランダム共重合体、交互に含む交互共重合体、規則的に含む共重合体、ブロック状に含むブロック共重合体が挙げられ、これらのいずれか1種を単独で用いても、2種以上を組み合わせ用いてもよい。また、下記一般式(IX)で示されるトリフェニルメタン型エポキシ樹脂としては特に制限はないが、サリチルアルデヒド型エポキシ樹脂が好ましい。

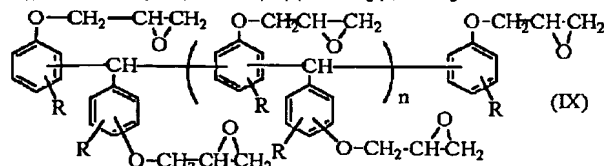
【化11】



(ここで、R¹~R³は水素原子及び置換又は非置換の炭素数1~12の一価の炭化水素基から選ばれ、それぞれ全てが同一でも異なってもよい。pは1又は0で、

1、mはそれぞれ0~11の整数であって、(1+m)★40 【化12】

★が1~11の整数でかつ(1+p)が1~12の整数となるよう選ばれる。iは0~3の整数、jは0~2の整数、kは0~4の整数を示す。)



(ここで、Rは水素原子及び炭素数1~10の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、nは1~10の整数を示す。)

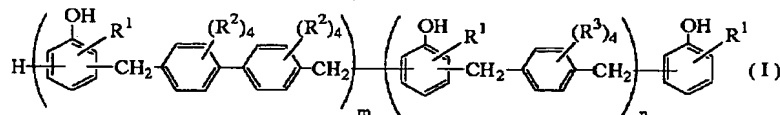
これらのナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメ

タン型エポキシ樹脂はいずれか1種を単独で用いても両者を合わせて用いてもよいが、その配合量は、その性能を発揮するために(A)エポキシ樹脂全量に対して合わせて20重量%以上とすることが好ましく、30重量

%以上がより好ましく、50重量%以上とすることがさらに好ましい。

【0013】上記のビフェニル型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂は、いずれか1種を単独で用いても2種以上を組合わせて用いてもよいが、その配合量は

(A) エポキシ樹脂全量に対して合わせて20重量%以上*



ここで、R¹、R²及びR³は、水素原子又は炭素数1～10の置換又は非置換の炭化水素基、アルコキシ基を表し、全て同一でも異なっても良い。m、nは1～10の整数を示す。(R²)₄は4個のR²を示し、

(R³)₄は4個のR³を示す。上記一般式(I)中のR¹～R³としては、たとえば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、イソブチル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基、ブテニル基等のアルケニル基、フェニル基、トリル基、キシリル基等のアリール基、ベンジル基、フェネチル基等のアラルキル基、アミノ基置換アルキル基、メルカプト基置換アルキル基、アルケニル基置換アルキル基、アルキル基置換アリール基、アルキル基置換アラルキル基などの置換又は非置換の炭素数1～10の炭化水素基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等のアルコキシ基、アルキル基置換アルコキシ基、アミノ基置換アルコキシ基などの置換又は非置換の炭素数1～10のアルコキシ基が挙げられ、なかでも、水素原子又はメチル基が好ましく、水素原子がより好ましい。式中(m+n+1)個のR¹、(8×m)個のR²、(4×n)個のR³は、それぞれが全てが同一でも異なってもよく、R¹、R²及びR³が同一でも異なってもよい。上記一般式(I)で示されるフェノール樹脂は、

()m及び()nで示される繰り返し単位の共重合体であるが、これらの繰り返し単位がランダムに結合したランダム共重合体であっても、交互に結合した共重合体であっても、ブロック共重合体であってもかまわないが、難燃性の観点からはランダム共重合体又は交互共重合体が好ましい。また、共重合比m/nは特に制限はないが、重量比が10～0.1が好ましく、5～0.5がより好ましい。重量比m/nが0.1未満の場合は難燃性が低下する傾向にあり、10より大きい場合は成形性が低下する傾向にある。一般式(I)で示されるフェノール樹脂の配合量は、その性能を発揮するために(B)硬化剤全量に対して50重量%以上とすることが好ましく、60重量%以上がより好ましく、80重量%以上がさらに好ましい。

*上とすることが好ましく、40重量%以上がより好ましく、50重量%以上がさらに好ましい。

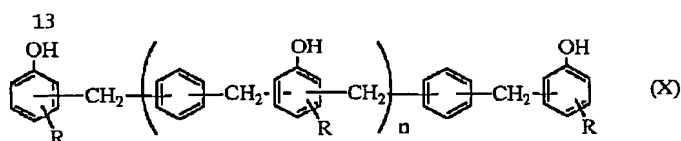
【0014】本発明において用いられる(B)硬化剤は、下記一般式(I)で示されるフェノール樹脂を含有することが必要であり、なかでも難燃性の観点からは、下記一般式(I)のR¹、R²及びR³が水素原子であるものが好ましい。

【化13】

【0015】また、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料及び電子部品装置には、上記一般式(I)で示されるフェノール樹脂以外に従来公知の硬化剤を併用してもよい。例えばフェノール、クレゾール、レゾルシン、カテコール、ビスフェノールA、ビスフェノールF、フェニルフェノール、アミノフェノール等のフェノール類及び/又はα-ナフトール、β-ナフトール、ジヒドロキシナフタレン等のナフトール類とホルムアルデヒド、ベンズアルデヒド、サリチルアルデヒド等のアルデヒド基を有する化合物とを酸性触媒下で縮合又は共縮合させて得られるノボラック型フェノール樹脂、フェノール類及び/又はナフトール類とジメトキシパラキシレンから合成されるフェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等のアラルキル型フェノール樹脂、フェノール類及び/又はナフトール類とシクロペンタジエンから共重合により合成される、ジクロペンタジエン型フェノールノボラック樹脂、ナフトールノボラック樹脂等のジクロペンタジエン型フェノール樹脂、テルペン変性フェノール樹脂などが挙げられ、これらの1種を単独で用いても2種以上を組み合わせ併用してもよい。なかでも、耐リフロー性及び硬化性の観点からはアラルキル型フェノール樹脂が好ましく、低吸湿性の観点からはジシクロペンタジエン型フェノール樹脂が好ましく、耐熱性、低膨張率及び低そり性の観点からはトリフェニルメタン型フェノール樹脂が好ましく、硬化性の観点からはノボラック型フェノール樹脂が好ましい。

【0016】アラルキル型フェノール樹脂としては、たとえばフェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等が挙げられ、下記一般式(X)で示されるフェノール・アラルキル樹脂が好ましく、一般式(X)中のRが水素原子で、nの平均値が0～8であるフェノール・アラルキル樹脂がより好ましい。具体例としては、p-キシリレン型フェノール・アラルキル樹脂、m-キシリレン型フェノール・アラルキル樹脂等が挙げられる。

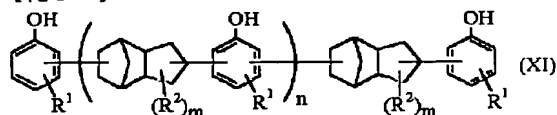
【化14】



(ここで、Rは水素原子及び炭素数1～10の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、nは0～10の整数を示す。)

ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂としては、たとえば下記一般式(XI)で示されるフェノール樹脂等が挙げられる。

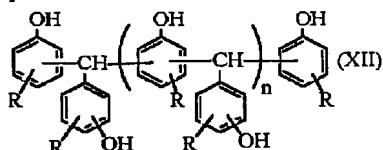
【化15】



(ここで、R¹及びR²は水素原子及び炭素数1～10の置換又は非置換の一価の炭化水素基からそれぞれ独立して選ばれ、nは0～10の整数を示し、mは0～6の整数を示す。)

トリフェニルメタン型フェノール樹脂としては、たとえば下記一般式(XII)で示されるフェノール樹脂等が挙げられる。下記一般式(XII)で示されるトリフェニルメタン型フェノール樹脂としては特に制限はないが、たとえば、サリチルアルデヒド型フェノール樹脂、o-ヒドロキシベンズアルデヒド型フェノール樹脂、m-ヒドロキシベンズアルデヒド型フェノール樹脂等が挙げられ、これらの1種を単独で用いても2種以上を組合わせて用いてもよい。なかでも、サリチルアルデヒド型フェノール樹脂が好ましい。

【化16】



(ここで、Rは水素原子及び炭素数1～10の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、nは1～10の整数を示す。)

ノボラック型フェノール樹脂としては、たとえばフェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ナフトールノボラック樹脂等が挙げられ、なかでもフェノールノボラック樹脂が好ましい。

【0017】(A)エポキシ樹脂と(B)硬化剤との当量比、すなわち、エポキシ樹脂中のエポキシ基数に対する硬化剤中の水酸基数の比(硬化剤中の水酸基数/エポキシ樹脂中のエポキシ基数)は、特に制限はないが、それぞれの未反応分を少なく抑えるために0.5～2の範囲に設定されることが好ましく、0.6～1.3がより好ましい。成形性及び耐リフロー性に優れる封止用エポ

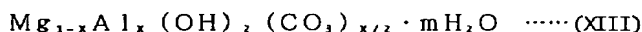
キシ樹脂成形材料を得るためには0.8～1.2の範囲に設定されることがさらに好ましい。

【0018】本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、必要に応じて(C)硬化促進剤を配合することができる。(C)硬化促進剤は、封止用エポキシ樹脂成形材料に一般に使用されているもので特に制限はないが、たとえば、1,8-ジアザビシクロ(5,4,0)ウンデセン-7、1,5-ジアザビシクロ(4,3,0)ノネン、5,6-ジブチルアミノ-1,8-ジアザビシクロ(5,4,0)ウンデセン-7等のシクロアミジン化合物及びこれらの化合物に無水マレイン酸、1,4-ベンゾキノ、2,5-トルキノ、1,4-ナフトキノ、2,3-ジメチルベンゾキノ、2,6-ジメチルベンゾキノ、2,3-ジメトキシ-5-メチル-1,4-ベンゾキノ、2,3-ジメトキシ-1,4-ベンゾキノ、フェニル-1,4-ベンゾキノ等のキノ化合物、ジアゾフェニルメタン、フェノール樹脂等のπ結合をもつ化合物を付加してなる分子内分極を有する化合物、ベンジルジメチルアミン、トリエタノールアミン、ジメチルアミノエタノール、トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール等の3級アミン類及びこれらの誘導体、2-メチルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール、2-フェニル-4-メチルイミダゾール等のイミダゾール類及びこれらの誘導体、トリブチルホスフィン、メチルジフェニルホスフィン、トリフェニルホスフィン、トリス(4-メチルフェニル)ホスフィン、ジフェニルホスフィン、フェニルホスフィン等のホスフィン化合物及びこれらのホスフィン化合物に無水マレイン酸、上記キノ化合物、ジアゾフェニルメタン、フェノール樹脂等のπ結合をもつ化合物を付加してなる分子内分極を有するリン化合物、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリフェニルホスフィンテトラフェニルボレート、2-エチル-4-メチルイミダゾールテトラフェニルボレート、N-メチルモルホリンテトラフェニルボレート等のテトラフェニルボロン塩及びこれらの誘導体などが挙げられ、これらの1種を単独で用いても2種以上を組合わせて用いてもよい。なかでも、硬化性及び流動性の観点からは、ホスフィン化合物及びホスフィン化合物とキノ化合物との付加物が好ましく、トリフェニルホスフィン等の第三ホスフィン化合物及びトリフェニルホスフィンとキノ化合物との付加物がより好ましい。第三ホスフィン化合物を用いる場合にはキノ化合物をさらに含有することが好ましい。また、保存安定性の観点からは、シクロアミジン化合物とフェノール樹脂との付加物が好ましく、ジアザビシクロウンデセンのフェノールノボラック樹脂塩がより好まし

い。

【0019】(C)硬化促進剤の配合量は、硬化促進効果が達成される量であれば特に制限はないが、封止用エポキシ樹脂成形材料に対して0.005～2重量%が好ましく、0.01～0.5重量%がより好ましい。0.005重量%未満では短時間での硬化性に劣る傾向があり、2重量%を超えると硬化速度が速すぎて良好な成形品を得ることが困難になる傾向がある。

【0020】本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、必要に応じて(D)無機充填剤を配合することができる。10 (D)無機充填剤は、吸湿性、線膨張係数低減、熱伝導性向上及び強度向上のために成形材料に配合されるものであり、たとえば、熔融シリカ、結晶シリカ、アルミナ、ジルコン、珪酸カルシウム、炭酸カルシウム、チタン酸カリウム、炭化珪素、窒化珪素、窒化アルミ、窒化ホウ素、ベリリア、ジルコニア、ジルコン、フォステライト、ステアタイト、スピネル、ムライト、チタニア等の粉体、又はこれらを球形化したビーズ、ガラス繊維などが挙げられ、これらを単独で用いても2種以上を20 組み合わせて用いてもよい。なかでも、線膨張係数低減の観点からは熔融シリカが、高熱伝導性の観点からはアモ



($0 < x \leq 0.5$, m は正の数)

イオントラップ剤の配合量は、ハロゲンイオンなどの陰イオンを捕捉できる十分量であれば特に制限はないが、流動性及び曲げ強度の観点から(A)エポキシ樹脂に対して0.1～30重量%が好ましく、0.5～10重量%がより好ましく、1～5重量%がさらに好ましい。

【0022】また、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、樹脂成分と無機充填剤との接着性を高めるため20 30 必要に応じて、エポキシシラン、メルカプトシラン、アミノシラン、アルキルシラン、ウレイドシラン、ビニルシラン等の各種シラン系化合物、チタン系化合物、アルミニウムキレート類、アルミニウム/ジルコニウム系化合物等の公知のカップリング剤を添加することができる。これらを例示すると、ビニルトリクロロシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス(β -メトキシエトキシ)シラン、 γ -メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、 β -(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、 γ -メルカプトプロピルトリメトキシシラン、 γ -アミノプロピルトリエトキシシラン、 γ -アニリノプロピルトリメトキシシラン、 γ -アニリノプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -[ビス(β -ヒドロキシエチル)]アミノプロピルトリエトキシシラン、N- β -(アミノエチル)- γ -アミノプロピルトリメトキシシラン、 γ -(β -アミノエチル)アミノプロピルジメトキシメチルシラン、N-(トリメトキシシリルプロピ

ルミナが好ましく、充填剤形状は成形時の流動性及び金型摩耗性の点から球形が好ましい。(D)無機充填剤の配合量は、難燃性、成形性、吸湿性、線膨張係数低減及び強度向上の観点から、封止用エポキシ樹脂成形材料に対して70～95重量%が好ましく、75～92重量%がより好ましい。70重量%未満では難燃性及び耐リフロー性が低下する傾向があり、95重量%を超えると流動性が不足する傾向がある。

【0021】本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、10 IC等の半導体素子の耐湿性及び高温放置特性を向上させる観点から、必要に応じてイオントラップ剤をさらに配合することができる。イオントラップ剤としては特に制限はなく、従来公知のものを用いることができるが、たとえば、ハイドロタルサイト類や、マグネシウム、アルミニウム、チタン、ジルコニウム、ビスマスから選ばれる元素の含水酸化物等が挙げられ、これらの1種を単独で用いても2種以上を組み合わせ用いてもよい。なかでも、下記組成式(XIII)で示されるハイドロタルサイトが好ましい。

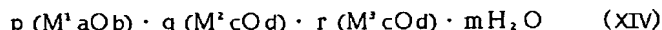
【化17】

ル)エチレンジアミン、N-(ジメトキシメチルシリルイソプロピル)エチレンジアミン、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、N- β -(N-ビニルベンジルアミノエチル)- γ -アミノプロピルトリメトキシシラン、 γ -クロロプロピルトリメトキシシラン、ヘキサメチルジシラン、ビニルトリメトキシシラン、 γ -メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン等のシラン系カップリング剤、イソプロピルトリイソステアロイルチタネート、イソプロピルトリス(ジオクチルバイロホスフェート)チタネート、イソプロピルトリ(N-アミノエチル-アミノエチル)チタネート、テトラオクチルビス(ジトリデシルホスファイト)チタネート、テトラ(2,2-ジアリロキシメチル-1-ブチル)ビス(ジトリデシル)ホスファイトチタネート、ビス(ジオクチルバイロホスフェート)オキシアセテートチタネート、ビス(ジオクチルバイロホスフェート)エチレンチタネート、イソプロピルトリオクタノイルチタネート、イソプロピルジメタクリルイソステアロイルチタネート、イソプロピルトリデシルベンゼンスルホニルチタネート、イソプロピルイソステアロイルジアクリルチタネート、イソプロピルトリ(ジオクチルホスフェート)チタネート、イソプロピルトリクミルフェニルチタネート、テトライソプロピルビス(ジオクチルホスファイト)チタネート等のチタネート系カップリング剤などが挙げられ、これらの1種を単独で用いても2種以上を組み合わせ用いてもよい。

50 【0023】上記カップリング剤の配合量は、(D)無

機充填剤に対して0.05～5重量%であることが好ましく、0.1～2.5重量%がより好ましい。0.05重量%未満ではフレームとの接着性が低下する傾向があり、5重量%を超えるとパッケージの成形性が低下する傾向がある。

【0024】本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には従来公知のノンハロゲン、ノンアンチモンの難燃剤を必要に応じて配合することができる。たとえば、赤リン、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、酸化亜鉛等*



(ここで、 M^1 、 M^2 及び M^3 は互いに異なる金属元素を示し、a、b、c、d、p、q及びmは正の数、rは0又は正の数を示す。)

上記組成式(XIV)中の M^1 、 M^2 及び M^3 は互いに異なる金属元素であれば特に制限はないが、難燃性の観点からは、 M^1 が第3周期の金属元素、IIA族のアルカリ土類金属元素、IVB族、IIB族、VIII族、IB族、IIIA族及びIVA族に属する金属元素から選ばれ、 M^2 がIIIB～IIB族の遷移金属元素から選ばれ、 M^3 がIIIB～IIB族の遷移金属元素から選ばれ、 M^1 がマグネシウム、カルシウム、アルミニウム、スズ、チタン、鉄、コバルト、ニッケル、銅及び亜鉛から選ばれ、 M^2 が鉄、コバルト、ニッケル、銅及び亜鉛から選ばれ、 M^3 が鉄、コバルト、ニッケル、銅及び亜鉛から選ばれ、 M^1 がマグネシウム、 M^2 が亜鉛又はニッケルで、 $r=0$ のものが好ましい。p、q及びrのモル比は特に制限はないが、 $r=0$ で、 p/q が $1/99 \sim 1/1$ であることが好ましい。なお、金属元素の分類は、典型元素をA亜族、遷移元素をB亜族とする長周期型の周期率表(出典：共立出版株式会社発行「化学大辞典4」1987年2月15日縮刷版第30刷)に基づいて行った。)また、酸化亜鉛、錳酸亜鉛、硼酸亜鉛、酸化鉄、酸化モリブデン、モリブデン酸亜鉛、ジシクロペンタジエニル鉄等の金属元素を含む化合物などが挙げられ、これらの1種を単独で用いても2種以上を組合わせて用いてもよい。

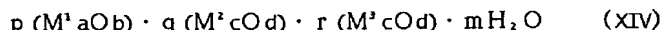
【0025】さらに、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、その他の添加剤として、高級脂肪酸、高級脂肪酸金属塩、エステル系ワックス、ポリオレフィン系ワックス、ポリエチレン、酸化ポリエチレン等の離型剤、カーボンブラック等の着色剤、シリコンオイル、シリ

コンゴム粉末等の応力緩和剤などを必要に応じて配合することができる。

【0026】本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料は、各種原材料を均一に分散混合できるのであれば、いかなる手法を用いても調製できるが、一般的な手法として、所定の配合量の原材料をミキサー等によって十分混合した後、ミキシングロール、押出機等によって熔融混練した後、冷却、粉碎する方法を挙げることができる。成形条件に合うような寸法及び重量でタブレット化すると使いやすい。

*の無機物及び/又はフェノール樹脂等の熱硬化性樹脂等で被覆された赤リン、リン酸エステル等のリン化合物、メラミン、メラミン誘導体、メラミン変性フェノール樹脂、トリアジン環を有する化合物、シアヌル酸誘導体、イソシアヌル酸誘導体等の窒素含有化合物、シクロホスファゼン等のリン及び窒素含有化合物、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム及び下記組成式(XIV)で示される複合金属水酸化物などが挙げられる。

【化18】



【0027】本発明で得られる封止用エポキシ樹脂成形材料により封止した素子を備えた電子部品装置としては、リードフレーム、配線済みのテープキャリア、配線板、ガラス、シリコンウエハ等の支持部材に、半導体チップ、トランジスタ、ダイオード、サイリスタ等の能動素子、コンデンサ、抵抗体、コイル等の受動素子等の素子を搭載し、必要な部分を本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料で封止した、電子部品装置などが挙げられる。このような電子部品装置としては、たとえば、リードフレーム上に半導体素子を固定し、ボンディングパッド等の素子の端子部とリード部をワイヤボンディングやバン

20 プで接続した後、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料を用いてトランスファ成形等により封止してなる、DIP(Dual Inline Package)、PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier)、QFP(Quad Flat Package)、SOP(Small Outline Package)、SOJ(Small Outline J-lead package)、TSOP(Thin Small Outline Package)、TQFP(Thin Quad Flat Package)等の一般的な樹脂封止型IC、テープキャリアにバン

30 プで接続した半導体チップを、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料で封止したTCP(Tape Carrier Package)、配線板やガラス上に形成した配線に、ワイヤボンディング、フリップチップボンディング、はんだ等で接続した半導体チップ、トランジスタ、ダイオード、サイリスタ等の能動素子及び/又はコンデンサ、抵抗体、コイル等の受動素子を、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料で封止したCOB(Chip On Board)モジュール、ハイブリッドIC、マルチチップモジュール、マザーボード接続用の端子を形成したインターポーザ基板に半導体チップを搭載し、バン

40 プまたはワイヤボンディングにより半導体チップとインターポーザ基板に形成された配線を接続した後、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料で半導体チップ搭載側を封止したBGA(Ball Grid Array)、CSP(Chip Size Package)、MCP(Multi Chip Package)などが挙げられる。また、プリント回路板にも本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料は有効に使用できる。

【0028】本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料を用いて素子を封止する方法としては、低圧トランスファ成形法が最も一般的であるが、インジェクション成形法、

圧縮成形法等を用いてもよい。

【0029】

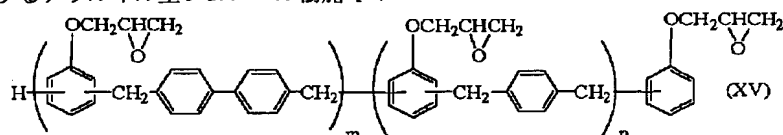
【実施例】次に実施例により本発明を説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0030】実施例1～11、比較例1～9

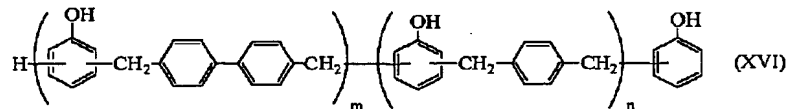
エポキシ樹脂として、下記一般式(XV)で示されるアラルキル型エポキシ樹脂で、重量比 m/n が5でエポキシ当量が273であるエポキシ樹脂1、重量比 m/n が1でエポキシ当量が260であるエポキシ樹脂2、及び重量比 m/n が0.1でエポキシ当量が243であるエポキシ樹脂3、エポキシ当量280、軟化点60℃のビフェニレン基を含有するアラルキル型エポキシ樹脂4(日本化薬株式会社製NC-3000)、エポキシ当量196、融点106℃のビフェニル型エポキシ樹脂5(油化シェルエポキシ株式会社製商品名エビコートYX-4000H)、エポキシ当量245、融点110℃の硫黄原子含有エポキシ樹脂6(新日鐵化学株式会社製商品名YSLV-120TE)、又はエポキシ当量195、軟化点65℃の α -クレゾールノボラック型エポキシ樹脂7(住友化学工業株式会社製商品名ESCN-190)、硬化剤として下記一般式(XVI)で示されるアラルキル型フェノール樹脂で、重量比 m/n が5で水酸基当量が195であるフェノール樹脂1、重量比 m/n が1で水酸基当量が187であるフェノール樹脂2、及び重量比 m/n が0.1で水酸基当量が177であるフェノール樹脂3、水酸基当量199、軟化点80℃のビフェニレン基を含有するアラルキル型フェノール樹脂4*

* (明和化成株式会社製商品名MEH-7851)、水酸基当量175、軟化点70℃のフェノール・アラルキル樹脂(フェノール樹脂5、三井化学株式会社製商品名ミレックスXL-225)、又は水酸基当量106、軟化点80℃のフェノールノボラック樹脂(フェノール樹脂6、明和化成株式会社製商品名H-1)、硬化促進剤としてトリフェニルホスフィンと1,4-ベンゾキノンの付加物(硬化促進剤1)、又は1,8-ジアザ-ビスクロ(5,4,0)ウンデセン-7のフェノールノボラック樹脂塩(硬化促進剤2)、無機充填剤として平均粒径17.5 μ m、比表面積3.8m²/gの球状熔融シリカ、難燃剤として、水酸化アルミニウム及びフェノール樹脂で被覆された赤リン(磷化学工業株式会社製商品名ノーバエクセル140)、又は、三酸化アンチモン及びエポキシ当量375、軟化点80℃、臭素含量48重量%のビスフェノールA型ブロム化エポキシ樹脂(住友化学工業株式会社製商品名ESB-400T)、カップリング剤として γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン(エポキシシラン)、その他の添加剤としてカルナバワックス(クラリアント社製)及びカーボンブラック(三菱化学株式会社製商品名MA-100)をそれぞれ表1及び表2に示す重量部で配合し、混練温度80℃、混練時間10分の条件でロール混練を行い、実施例1～11及び比較例1～9の封止用エポキシ樹脂成形材料を作製した。

【化19】



【化20】



【0031】

【表1】

表1 配合組成1

(重量部)

配合成分	実施例										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
エポキシ樹脂1	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エポキシ樹脂2	—	100	—	100	100	—	—	—	—	100	100
エポキシ樹脂3	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—
エポキシ樹脂4	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—
エポキシ樹脂5	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—
エポキシ樹脂6	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—	—
エポキシ樹脂7	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	—
臭素化エポキシ樹脂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール樹脂1	—	—	—	75	—	—	—	—	—	—	—
フェノール樹脂2	68	72	77	—	—	66	95	76	96	72	72
フェノール樹脂3	—	—	—	—	68	—	—	—	—	—	—
硬化促進剤1	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	—	3.5
硬化促進剤2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—
溶融シリカ	1027	1046	1074	1063	1024	1014	1571	1428	1181	1054	1057
被覆赤リン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
三酸化アンチモン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エポキシシラン	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
カルナバックス	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
カーボンブラック	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
充填割合(重量%)	85	85	85	85	85	85	88	88	85	85	85

【0032】

* * 【表2】

表2 配合組成2

(重量部)

配合成分	比較例								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
エポキシ樹脂1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エポキシ樹脂2	100	100	100	100	85	—	—	—	—
エポキシ樹脂3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エポキシ樹脂4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エポキシ樹脂5	—	—	—	—	—	100	85	—	—
エポキシ樹脂6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エポキシ樹脂7	—	—	—	—	—	—	—	100	85
臭素化エポキシ樹脂	—	—	—	—	15	—	15	—	15
フェノール樹脂4	73	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール樹脂5	—	64	—	64	61	89	83	—	—
フェノール樹脂6	—	—	39	—	—	—	—	54.4	50.4
硬化促進剤1	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
硬化促進剤2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
溶融シリカ	1051	1002	859	1030	1021	1525	1522	947	959
被覆赤リン	—	—	—	5	—	—	—	—	—
三酸化アンチモン	—	—	—	—	6	—	6	—	6
エポキシシラン	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
カルナバックス	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
カーボンブラック	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
充填割合(重量%)	85	85	85	85	85	88	88	85	85

【0033】作製した実施例及び比較例の封止用エポキシ樹脂成形材料を、次の各試験により評価した。結果を表3及び表4に示す。なお、封止用エポキシ樹脂成形材料の成形は、トランスファ成形機により、金型温度180℃、成形圧力6.9MPa、硬化時間90秒の条件で行った。また、後硬化は180℃で5時間行った。

(1) 難燃性

厚さ1/16インチの試験片を成形する金型を用いて、封止用エポキシ樹脂成形材料を上記条件で成形して後硬化を行い、UL-94試験法に従って難燃性を評価した。

(2) スパイラルフロー(流動性の指標)

EMMI-1-66に準じたスパイラルフロー測定用金型を用いて、封止用エポキシ樹脂成形材料を上記条件で成形し、流動距離(cm)を求めた。

(3) 熱時硬度

封止用エポキシ樹脂成形材料を上記条件で直径50mm×厚さ3mmの円板に成形し、成形後直ちにショアD型硬度計を用いて測定した。

(4) 保存安定性

封止用エポキシ樹脂成形材料を30℃、湿度40%RHの環境で所定時間保管して、上記(2)と同様にしてスパイラルフロー(流動距離)を測定し、保管前の流動距離に対して90%になる保管時間を求めた。

(5) 耐リフロー性

8mm×10mm×0.4mmのシリコンチップを搭載した外形寸法20mm×14mm×2mmの80ピンフラットパッケージを、封止用エポキシ樹脂成形材料を用いて上記条件で成形、後硬化して作製し、85℃、85%RHの条件で加湿して所定時間毎に240℃、10

秒の条件でリフロー処理を行い、クラックの有無を観察し、試験パッケージ数(5)に対するクラック発生パッケージ数で評価した。

(6) 耐湿性

線幅10 μ m、厚さ1 μ mのアルミ配線を施した6mm \times 6mm \times 0.4mmのテスト用シリコンチップを搭載した外形寸法19mm \times 14mm \times 2.7mmの80ピンフラットパッケージを、封止用エポキシ樹脂成形材料を用いて上記条件で成形、後硬化して作製し、前処理を行った後、加湿して所定時間毎にアルミ配線腐食による断線不良を調べ、試験パッケージ数(10)に対する不良パッケージ数で評価した。なお、前処理は85 $^{\circ}$ C、*

*85%RH、72時間の条件でフラットパッケージを加湿後、215 $^{\circ}$ C、90秒間のベーパーフェーズリフロー処理を行った。その後の加湿は0.2MPa、121 $^{\circ}$ Cの条件で行った。

(7) 高温放置特性

上記(7)と同様に作製した試験用パッケージを200 $^{\circ}$ Cの高温槽に保管し、所定時間毎に取り出して導通試験を行い、試験パッケージ数(10)に対する導通不良パッケージ数で、高温放置特性を評価した。

【0034】

【表3】

表3 評価結果1

特性	実施例										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
難燃性 総残炎時間(s) 判定	17 V-0	25 V-0	40 V-0	22 V-0	37 V-0	45 V-0	45 V-0	48 V-0	49 V-0	29 V-0	5 V-0
スライフロ- (cm)	104	108	110	105	112	100	110	107	86	95	102
熱時硬度 (ShoreD)	72	78	79	78	78	70	80	75	82	79	77
保存安定性	110	105	105	105	105	110	95	95	110	120	100
耐リフロー性	48h	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
	72h	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	2/5	0/5	0/5
	96h	1/5	3/5	5/5	1/5	3/5	2/5	0/5	5/5	3/5	2/5
	168h	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	2/5	0/5	5/5	5/5	5/5
耐湿性	50h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
	100h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
	300h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
	600h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	3/10
高温放置特性	400h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
	600h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
	800h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
	1000h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	1/10

【0035】

※ ※【表4】

表4 評価結果2

特性	比較例								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
難燃性 総残炎時間(s) 判定	52 V-1	68 V-1	126 規格外	12 V-0	4 V-0	112 規格外	5 V-0	230 規格外	11 V-0
スライフロ- (cm)	110	108	78	105	100	107	105	70	74
熱時硬度 (ShoreD)	72	80	83	78	80	80	78	85	83
保存安定性	105	100	110	100	100	95	95	80	95
耐リフロー性	48h	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	5/5	5/5
	72h	0/5	0/5	3/5	0/5	0/5	0/5	5/5	5/5
	96h	2/5	5/5	5/5	3/5	5/5	0/5	5/5	5/5
	168h	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	2/5	5/5	5/5
耐湿性	50h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
	100h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
	300h	0/10	0/10	0/10	2/10	0/10	0/10	0/10	0/10
	600h	0/10	0/10	0/10	5/10	0/10	0/10	0/10	0/10
高温放置特性	400h	0/10	0/10	0/10	0/10	3/10	0/10	5/10	0/10
	600h	0/10	0/10	0/10	0/10	5/10	0/10	7/10	0/10
	800h	0/10	0/10	0/10	0/10	8/10	0/10	10/10	0/10
	1000h	0/10	0/10	0/10	2/10	10/10	0/10	10/10	8/10

【0036】本発明における一般式(1)で示されるフェノール樹脂を含まない比較例はいずれも、本発明の特性を満足していない。すなわち、比較例1～3、6及び8は難燃性に劣り、UL-94でV-0を達成していない。また、赤リン系難燃剤を使用した比較例4は耐湿性に劣る。臭素系難燃剤と三酸化アンチモンを使用した比較例5、7及び9は高温放置特性に劣る。これに対し

て、実施例1～11は、いずれもUL-94でV-0を達成しており、また流動性、熱時硬度、耐リフロー性、耐湿性及び高温放置特性のいずれも低下せずに良好である。

【0037】

【発明の効果】本発明になる封止用エポキシ樹脂成形材料は実施例で示したようにノンハロゲンかつノンアンチ

モンで難燃化を達成でき、これを用いてＩＣ、ＬＳＩ等の電子部品を封止すれば成形性が良好であり、耐リフロ＊

＊一性、耐湿性及び高温放置特性等の信頼性が良好な製品を得ることができ、その工業的価値は大である。

フロントページの続き

F ターム(参考) 4J036 AA01 AA05 AB02 AC08 AD20
 AE05 AF06 AF07 AF08 AF26
 AF27 AG07 AH10 AH18 AJ07
 AJ08 DA01 DA02 DB17 DB28
 DC05 DC40 DC46 DD07 DD09
 FA04 FA05 FA08 FA13 FB08
 GA28 HA12 JA07 KA06
 4M109 AA01 CA21 EA02 EA03 EA04
 EB03 EB04 EB07 EC20